#### IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

Applicant: .

Manabu KODATE et al.

Title:

IMAGE DISPLAY ELEMENT AND IMAGE DISPLAY DEVICE

Appl. No.:

Unassigned

Filing Date:

07/01/2003

Examiner:

Unassigned

Art Unit:

Unassigned

### **CLAIM FOR CONVENTION PRIORITY**

Commissioner for Patents PO Box 1450 Alexandria, Virginia 22313-1450

Sir:

The benefit of the filing date of the following prior foreign application filed in the following foreign country is hereby requested, and the right of priority provided in 35 U.S.C. § 119 is hereby claimed.

In support of this claim, filed herewith is a certified copy of said original foreign application:

Japanese Patent Application No. 2002-197848 filed 07/05/2002.

By

Respectfully submitted,

Glenn Law

Attorney for Applicant Registration No. 34,371

Date: July 1, 2003

**FOLEY & LARDNER** 

Customer Number: 22428

22428

PATENT TRADEMARK OFFICE

Telephone: Facsimile:

(202) 672-5426

(202) 672-5399

# 日本 国 特 許 庁 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出願年月日

Date of Application:

2002年 7月 5日

出願番号

Application Number:

特願2002-197848

[ ST.10/C ]:

[JP2002-197848]

出 願 人

Applicant(s):

奇美電子股▲ふん▼有限公司

2003年 5月27日

特 許 庁 長 官 Commissioner, Japan Patent Office



#### 特2002-197848

【書類名】

特許願

【整理番号】

PIDA-14196

【提出日】

平成14年 7月 5日

【あて先】

特許庁長官殿

【国際特許分類】

G09G 3/18

G09G 3/36

【発明者】

【住所又は居所】

神奈川県大和市下鶴間1623番地14 インターナシ

ョナル ディスプレイ テクノロジー株式会社内

【氏名】

古立 学

【発明者】

【住所又は居所】

神奈川県大和市下鶴間1623番地14 インターナシ

ョナル ディスプレイ テクノロジー株式会社内

【氏名】

矢田 竜也

【発明者】

【住所又は居所】

神奈川県大和市下鶴間1623番地14 インターナシ

ョナル ディスプレイ テクノロジー株式会社内

【氏名】

中嶋 浩詞

【発明者】

【住所又は居所】

神奈川県大和市下鶴間1623番地14 インターナシ

ョナル ディスプレイ テクノロジー株式会社内

【氏名】

鈴木 美登利

【特許出願人】

【識別番号】

301075190

【氏名又は名称】

インターナショナル ディスプレイ テクノロジー株式

会社

【代理人】

【識別番号】

100089118

【弁理士】



【氏名又は名称】 酒井 宏明

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 036711

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

図面 1

【物件名】

要約書 1

【包括委任状番号】 0117195

【プルーフの要否】

更



【書類名】 明細書

【発明の名称】 画像表示素子及び画像表示装置

【特許請求の範囲】

【請求項1】 表示信号を供給する複数の信号線と、

走査信号を供給する複数の走査線と、

同一の信号線から表示信号を供給される第1の画素電極及び第2の画素電極と

前記第1の画素電極に隣接する信号線が前記第1の画素電極に対して及ぼす電界を遮蔽する第1の静電遮蔽手段と、

前記第2の画素電極に隣接する信号線が前記第2の画素電極に対して及ぼす電 界を遮蔽する第2の静電遮蔽手段と、

を備えたことを特徴とする画像表示素子。

【請求項2】 前記同一の信号線と前記第1の画素電極との間に配設され、 前記表示信号の供給を制御するゲート電極を備えた第1のスイッチング素子と、

前記第1のスイッチング素子の前記ゲート電極と所定の走査線との間に配設される第2のスイッチング素子と、

前記同一の信号線に接続され、前記第2の画素電極への前記表示信号の供給を 制御する第3のスイッチング素子と、

をさらに備えることを特徴とする請求項1に記載の画像表示素子。

【請求項3】 前記第1の静電遮蔽手段は、前記信号線の近傍であって、前 記第1の画素電極よりも下層に配設される第1の導電層によって形成され、

前記第2の静電遮蔽手段は、前記信号線の近傍であって、前記第2の画素電極よりも下層に配設される第2の導電層によって形成されることを特徴とする請求項1または2に記載の画像表示素子。

【請求項4】 前記第1の静電遮蔽手段と前記第1の画素電極は層方向に一部重なりあう領域を有し、

前記第2の静電遮蔽手段と前記第2の画素電極は層方向に一部重なり合う領域 を有することを特徴とする請求項1~3のいずれか一つに記載の画像表示素子。

【請求項5】 前記第1の静電遮蔽手段が配設された領域と対向する前記第

计分编记录号数据鉴问机 计键 医



1の画素電極の周縁部下層であって、層方向に前記第1の画素電極と一部重なり 合う領域に配設され、前記第1の静電遮蔽手段と接続された第1の容量線と、

前記第2の静電遮蔽手段が配設された領域と対向する前記第2の画素電極の周 縁部下層であって、層方向に前記第2の画素電極と一部重なり合う領域に配設され、前記第2の静電遮蔽手段と接続された第2の容量線と、

をさらに備えたことを特徴とする請求項4に記載の画像表示素子。

【請求項6】 前記第1の静電遮蔽手段および前記第2の静電遮蔽手段は、 互いが電気的に接続されていることを特徴とする請求項1~5のいずれか一つに 記載の画像表示素子。

【請求項7】 前記第1の静電遮蔽手段および前記第2の静電遮蔽手段は、 所定の電位を有する配線構造に電気的に接続されていることを特徴とする請求項 1~6のいずれか一つに記載の画像表示素子。

【請求項8】 前記第1の静電遮蔽手段および前記第2の静電遮蔽手段は、 所定の走査線に接続されていることを特徴とする請求項1~7のいずれか一つに 記載の画像表示素子。

【請求項9】 前記第1の静電遮蔽手段及び前記第2の静電遮蔽手段は、所定電位を有する電位供給線に接続されていることを特徴とする請求項1~7に記載の画像表示素子。

【請求項10】 前記所定電位は、画素電極の電位変動範囲内に維持されることを特徴とする請求項9に記載の画像表示素子。

【請求項11】 前記所定電位は、画素電極が配設される基板と所定距離離隔して対向配置された対向基板上に配設された共通電極の電位変動範囲内に維持されることを特徴とする請求項9に記載の画像表示素子。

【請求項12】 画素をM×N (M、Nは任意の自然数)のマトリックス状に配列して画像表示部を形成した画像表示装置であって、

表示信号を供給する信号線駆動回路と、

走査信号を供給する走査線駆動回路と、

前記信号線駆動回路から延びた複数の信号線と、

前記走査線駆動回路から延びた複数の走査線と、

# 特2002-197848

计全块存储设计算量的/控制等 一丁类小量的

同一の信号線から表示信号を供給される第1の画素電極及び第2の画素電極と

前記第1の画素電極に隣接する信号線が前記第1の画素電極に対して及ぼす電 界を遮蔽する第1の静電遮蔽手段と、

前記第2の画素電極に隣接する信号線が前記第2の画素電極に対して及ぼす電 界を遮蔽する第2の静電遮蔽手段と、

を備えたことを特徴とする画像表示装置。

觀想 计分词错形 動作

【請求項13】 前記同一の信号線と前記第1の画素電極との間に配設され 、前記表示信号の供給を制御するゲート電極を備えた第1のスイッチング素子と

前記第1のスイッチング素子の前記ゲート電極と所定の走査線との間に配設される第2のスイッチング素子と、

前記同一の信号線に接続され、前記第2の画素電極への前記表示信号の供給を 制御する第3のスイッチング素子と、

をさらに備えることを特徴とする請求項12に記載の画像表示装置。

【請求項14】 前記第1の静電遮蔽手段および前記第2の静電遮蔽手段は、所定の走査線に接続されていることを特徴とする請求項12または13に記載の画像表示装置。

【請求項15】 前記第1の静電遮蔽手段及び前記第2の静電遮蔽手段は、 所定電位を有する電位供給線に接続されていることを特徴とする請求項12また は13に記載の画像表示装置。

【請求項16】 前記所定電位は、画素電極の電位変動範囲内に維持されることを特徴とする請求項15に記載の画像表示装置。

### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、多重化画素構造を備えた画像表示素子及び画像表示装置に関し、特に、縦方向の縞模様等の画像表示特性の劣化を抑制する画像表示素子及び画像表示装置に関する。

 $[0\ 0\ 0\ 2]$ .

### 【従来の技術】

\*\*

CRTディスプレイにおいて進歩の遅かったディスプレイの高解像度化は、液晶をはじめとする新たな技術の導入と共に飛躍的な進歩を遂げようとしている。 すなわち、液晶表示装置は微細加工を施すことによりCRTディスプレイに比べ て高精細化が比較的容易である。

### [0003]

液晶表示装置として、スイッチング素子としてのTFT(Thin Film Transist or: 薄膜トランジスタ)を用いたアクティブマトリックス方式の液晶表示装置が知られている。このアクティブマトリックス方式の液晶表示装置は、走査線と信号線とをマトリックス状に配設し、その交点に薄膜トランジスタが配設されたTFTアレイ基板と、その基板と所定の間隔を隔てて配置される対向基板との間に液晶材料を封入し、この液晶材料に与える電圧を薄膜トランジスタによって制御して、液晶の電気光学的効果を利用して表示を可能としている。薄膜トランジスタのオン・オフは、走査線と信号線とによって与えられる電位によって制御され、かかる走査線および信号線は、それぞれ駆動回路に接続されている。

#### [0004]

液晶表示装置の近年の高精細化の傾向に鑑みて、画素の増大に伴って信号線及び走査線の本数が増大し、駆動ICの数も増大する傾向がある。かかる傾向は製造コストの上昇と共に歩留まりの悪化を招くため、複数の画素電極群に対して1本の信号線によって時分割で電位を与えることで信号線の本数及び信号線に接続する駆動ICの数を低減する構造(以下において、「多重化画素構造」と称する)が提案されている。

#### [0005]

図14は、かかる多重化画素構造を有する液晶表示装置を構成するTFTアレイ基板の構造の一例について示す等価回路図である。図14に示すように、例えば画素電極A1は、第1の薄膜トランジスタM1及び第2の薄膜トランジスタM2を介して走査線Gn+1及び走査線Gn+2に接続され、信号線Dmから表示信号を供給される。また、画素電極B1は、第3の薄膜トランジスタM3を介し

计语言编码相称等点字 为了

· M

て走査線Gn+1に接続され、同じく信号線Dmから表示信号を供給される。他の画素電極も同様の回路構造と接続されることで、例えば同一の信号線Dmから順次画素電極A1、B1、C1、D1と表示信号が供給され、画像を表示する。かかる構造を採用することで、図14でも示すように信号線の本数を低減し、ひいては信号線に接続する駆動ICの数を低減することで、製造コストの低減および製造歩留まりの向上を実現することが可能となる。

### [0006]

· 學。

なお、図14に示す配線構造以外でも、特開平6-148680号公報、特開平11-2837号公報、特開平5-265045号公報、特開平5-188395号公報、特開平5-303114号公報等において多重化画素構造を用いた液晶表示装置について開示がなされている。

### [0007]

# 【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、本願発明者等の研究により、従来の多重化画素構造を用いた液晶表示装置は、単一の信号線によって単一の画素電極群に対して電位を供給する液晶表示装置と比較して画面品位が劣ることが判明した。

### [0008]

具体的には、本願発明者等は、信号線が延伸する方向を縦方向とした場合に、 縦方向の縞模様が横方向に一定の周期で表示される問題を知るに至った。かかる 画面品位上の問題は、複雑な画像を表示する場合には比較的目立たないが、例え ば、画面の広い領域に同一中間色の中間調を表示する場合には顕著に観察される こととなる。

#### [0009]

カラー画像表示を行う液晶表示装置では、R(赤)、G(緑)、B(青)をそれぞれ表示する画素電極(以下、かかる3個の画素電極及びこれらに付随するスイッチング素子をまとめて「画素」と称する)を一単位として画像を表示する。そして、画素を構成する個々の画素電極に対して所定の電位を供給することによって所定の色表示がなされている。かかる画素が複数配置された状態において、例えば同一色を表示するよう信号線及び走査線から所定の信号が供給されている

にもかかわらず、完全に同一の色の表示が行われないことによって縦方向の縞模様が発生している。すなわち、画素電極に着目すると横方向に配列された6個の 画素電極を一周期として横方向に縞模様が連続することとなる。

### [0010]

化二进汽油等

かかる問題は多重化画素構造以外の配線構造を有する液晶表示装置では観察されないことと、多重化画素構造を有する液晶表示装置が本願出願時以前では実用 化されていなかったことに起因して一般に知られていなかった。しかし、多重化 画素構造を有する液晶表示装置を実現化するためにはかかる縞模様の発生を防止 することは避けられない重要な問題である。

### [0011]

本発明は、上記従来技術の欠点に鑑みてなされたものであって、多重化画素構造を有する駆動方式を採用した画像表示素子及び画像表示装置において、縞模様の発生を抑制し、高品位の画像を出力できる画像表示素子及び画像表示装置を実現することを目的とする。

### [0012]

### 【課題を解決するための手段】

上記目的を達成するため、本発明の画像表示素子は、表示信号を供給する複数の信号線と、走査信号を供給する複数の走査線と、同一の信号線から表示信号を供給される第1の画素電極および第2の画素電極と、前記第1の画素電極に隣接する信号線が前記第1の画素電極に対して及ぼす電界を遮蔽する第1の静電遮蔽手段と、前記第2の画素電極に対して及ぼす電界を遮蔽する第2の静電遮蔽手段とを備えたことを特徴とする。

#### [0.013]

この発明によれば、第1及び第2の静電遮蔽手段を設けることとしたため、画素電極に近接する信号線の電位変動が画素電極に対して影響を及ぼすことを抑制 もしくは防止することができ、信号線ごとに電位変動がことなる場合であっても 、縞模様等の画面品位の劣化を抑制し、高品位の画像表示を行うことができる。

#### [0014]

また、本発明の画像表示素子は、上記の発明において、前記同一の信号線と前

· 学 · 昭士 · 秦、海 (李) 李 (李) 李 (李) [1]

記第1の画素電極との間に配設され、前記表示信号の供給を制御するゲート電極を備えた第1のスイッチング素子と、前記第1のスイッチング素子の前記ゲート電極と所定の走査線との間に配設される第2のスイッチング素子と、前記同一の信号線に接続され、前記第2の画素電極への前記表示信号の供給を制御する第3のスイッチング素子とをさらに備えることを特徴とする。

### [0015]

起步耳 / 精"声

また、本発明の画像表示素子は、上記の発明において、前記第1の静電遮蔽手段は、前記信号線の近傍であって、前記第1の画素電極よりも下層に配設される第1の導電層によって形成され、前記第2の静電遮蔽手段は、前記信号線の近傍であって、前記第2の画素電極よりも下層に配設される第2の導電層によって形成されることを特徴とする。

### [0.0.16]

また、本発明の画像表示素子は、上記の発明において、前記第1の静電遮蔽手段と前記第1の画素電極は層方向に一部重なりあう領域を有し、前記第2の静電遮蔽手段と前記第2の画素電極は層方向に一部重なり合う領域を有することを特徴とする。

#### [0017]

また、本発明の画像表示素子は、上記の発明において、前記第1の静電遮蔽手段が配設された領域と対向する前記第1の画素電極の周縁部下層であって、層方向に前記第1の画素電極と一部重なり合う領域に配設され、前記第1の静電遮蔽手段と接続された第1の容量線と、前記第2の静電遮蔽手段が配設された領域と対向する前記第2の画素電極の周縁部下層であって、層方向に前記第2の画素電極と一部重なり合う領域に配設され、前記第2の静電遮蔽手段と接続された第2の容量線とをさらに備えたことを特徴とする。

### [0018]

また、本発明の画像表示素子は、上記の発明において、前記第1の静電遮蔽手段および前記第2の静電遮蔽手段は、互いが電気的に接続されていることを特徴とする。

### [0019]

この発明によれば、第1の静電遮蔽手段と第2の静電遮蔽手段とが等しい電位 を有することとなるため、かかる第1の静電遮蔽手段が第1の画素電極に及ぼす 影響と、第2の静電遮蔽手段が第2の画素電極に及ぼす影響とが等しいものとな り、画面品位の劣化を抑制することができる。

### [0020]

计的运用的高速码

また、本発明の画像表示素子は、上記の発明において、前記第1の静電遮蔽手 段および前記第2の静電遮蔽手段は、所定の電位を有する配線構造に電気的に接 続されていることを特徴とする。

### [0021]

また、本発明の画像表示素子は、上記の発明において、前記第1の静電遮蔽手段および前記第2の静電遮蔽手段は、所定の走査線に接続されていることを特徴とする。

### [0022]

また、本発明の画像表示素子は、上記の発明において、前記第1の静電遮蔽手 段及び前記第2の静電遮蔽手段は、所定電位を有する電位供給線に接続されてい ることを特徴とする。

#### [0023]

また、本発明の画像表示素子は、上記の発明において、前記電位は、画素電極の電位変動範囲内に維持されることを特徴とする。

#### [0024]

この発明によれば、静電遮蔽手段の電位を画素電極とほぼ同等の値とすることで、静電遮蔽手段と画素電極との間の電位差に起因した画像品位の劣化を防止することができる。

#### [0025]

また、本発明の画像表示素子は、上記の発明において、前記電位は、画素電極が配設される基板と所定距離離隔して対向配置された対向基板上に配設された共通電極の電位変動範囲内に維持されることを特徴とする。

#### [0026]

また、本発明の画像表示装置は、画素をM×N (M、Nは任意の自然数)のマ

医龈性 医红翅鹟 医蛋白化钙

トリックス状に配列して画像表示部を形成した画像表示装置であって、表示信号を供給する信号線駆動回路と、走査信号を供給する走査線駆動回路と、前記信号線駆動回路から延びた複数の信号線と、前記走査線駆動回路から延びた複数の走査線と、同一の信号線から表示信号を供給される第1の画素電極及び第2の画素電極と、前記第1の画素電極に隣接する信号線が前記第1の画素電極に対して及ぼす電界を遮蔽する第1の静電遮蔽手段と、前記第2の画素電極に隣接する信号線が前記第2の画素電極に隣接する信号線が前記第2の画素電極に対して及ぼす電界を遮蔽する第2の静電遮蔽手段と、を備えたことを特徴とする。

# [0.027]

Par

また、本発明の画像表示装置は、上記の発明において、前記同一の信号線と前記第1の画素電極との間に配設され、前記表示信号の供給を制御するゲート電極を備えた第1のスイッチング素子と、前記第1のスイッチング素子の前記ゲート電極と所定の走査線との間に配設される第2のスイッチング素子と、前記同一の信号線に接続され、前記第2の画素電極への前記表示信号の供給を制御する第3のスイッチング素子と、をさらに備えることを特徴とする。

#### [0028]

また、本発明の画像表示装置は、上記の発明において、前記第1の静電遮蔽手 段および前記第2の静電遮蔽手段は、所定の走査線に接続されていることを特徴 とする。

### [0029]

また、本発明の画像表示装置は、上記の発明において、前記第1の静電遮蔽手 段及び前記第2の静電遮蔽手段は、所定電位を有する電位供給線に接続されてい ることを特徴とする。

#### [0030]

また、本発明の画像表示装置は、上記の発明において、前記第1の静電遮蔽手 段及び前記第2の静電遮蔽手段は、所定電位を有する電位供給線に接続されてい ることを特徴とする。

#### [0031]

また、本発明の画像表示装置は、上記の発明において、前記電位は、画素電極

の電位変動範囲内に維持されることを特徴とする。

[0032]

# 【発明の実施の形態】

以下、図面を参照して本発明にかかる画像表示装置について、液晶表示装置を 例に説明する。図面の記載において、同一または類似部分には同一あるいは類似 の符号、名称を付している。なお、図面は模式的なものであり、現実のものとは 異なることに留意が必要である。また、図面の相互間においても、互いの寸法の 関係や比率が異なる部分が含まれていることはもちろんである。

[0033]

### (実施の形態1)

まず、実施の形態1にかかる液晶表示装置について説明する。本実施の形態1にかかる液晶表示装置は、画素電極と、画素電極に隣接する信号線との間に生じる電界を遮蔽する金属層を備えたTFTアレイ基板を有する構造からなる。なお、液晶表示装置としては、TFTアレイ基板に対向して配置される対向基板、バックライトユニット等他の要素を備える必要があるが、これらは本発明における特徴部分ではないことからその説明を省略する。また、本発明は以下図面等で示す構造のみならず、広く多重化画素構造を用いた画像表示装置に適用可能であることは言うまでもない。また、以下で説明する薄膜トランジスタは3端子を備えたスイッチング素子であり、液晶表示装置に用いる場合には信号線に接続する側をソース電極、画素電極に接続する側をドレイン電極と称するのが一般的であるが、逆に称する場合もあり、一義的に定まってはいない。そこで、以下の記載においては薄膜トランジスタを構成する3端子のうち、ゲート電極を除いた2端子について共にソース/ドレイン電極と称する。

### [0034]

図1は、TFTアレイ基板の構造を示す平面図である。図1に示すように、TFTアレイ基板は、信号線1を介して表示領域S内に配置される画素電極に表示信号を供給、つまり電圧を印加するための信号線駆動回路SDと、走査線2を介して薄膜トランジスタのオン・オフを制御する操作信号を供給する走査線駆動回路GDとを備えている。表示領域S内には画素がM×N(M、Nは任意の正の整

数)の数だけマトリックス状に配列してある。

### [0035]

図2は、TFTアレイ基板上の表示領域S内における画素電極及び画素電極と接続する回路素子の実際の配置の態様について示す平面図である。図2に示すように、走査線13と走査線10との間に画素電極3及び画素電極4が信号線9を挟んで隣接した状態で配設されている。

### [0036]

また、画素電極3は、第1の薄膜トランジスタ6のソース/ドレイン電極と接続され、第1の薄膜トランジスタ6のゲート電極は第2の薄膜トランジスタ5のソース/ドレイン電極と接続している。さらに、画素電極4は、第3の薄膜トランジスタ7のソース/ドレイン電極と接続している。また、画素電極3、4と走査線13とは一部層方向に重なり合う領域を有し、例えば画素電極3と走査線13とが重なり合う領域は蓄積容量8を形成する。なお、画素電極3、4及び周囲に配設された薄膜トランジスタ、信号線、走査線相互間の電気的接続については、図4の等価回路の説明において詳説するため、ここでは省略する。

#### [0037]

さらに、画素電極3及び信号線9双方の近傍領域には静電遮蔽層11が配設され、画素電極4及び信号線9双方の近傍領域には静電遮蔽層12が配設されている。かかる静電遮蔽層11、12はそれぞれ走査線13に接続された構造を有し、信号線9から生じる電界が画素電極3、4に及ぼす影響を防止もしくは抑制するためのものであるが、これについては後に詳説する。

### [0038]

図3は、図2のA-A線の断面図である。図3に示すように、本実施の形態1にかかる液晶表示装置は、画素電極3、4がTFTアレイ基板表面上に配設され、画素電極3及び画素電極4の間であって、層方向に関して下方に信号線9が配設されている。さらに、画素電極3と信号線9との間であって、層方向に関して下方に静電遮蔽層11が配設されている。静電遮蔽層11は、層方向に関して画素電極3と一部重なり合う領域を有するよう配設され、静電遮蔽層12は、層方向に関して画素電極4と一部重なり合う領域を有するよう配設される。

# [0039]

静電遮蔽層11、12が配置される位置は、図2及び図3で示すものに限定されず、画素電極3、4に対して信号線9から生じる電界の影響を遮蔽する機能を有するのであれば他の位置でも良い。なお、図3に示す静電遮蔽層11、12は、TFTアレイ基板を製造するにあたって走査線及び薄膜トランジスタと同一工程において形成可能であるため、静電遮蔽層11、12を配設するにあたって製造工程が複雑化することはない。

### [0040]

図4は、図1における表示領域S内の配線構造の等価回路について示す図である。図4に示すように、表示領域S内の配線構造は、複数の走査線及び信号線がマトリックス状に配置され、走査線Gn(nは正の整数)と走査線Gn+1に挟まれた領域上に、信号線D3m+1(mはO以上の整数)を挟んで画素電極 r 1 1及び画素電極 g 1 1が隣接して配置されている。同様に、信号線D3m+2を挟んで画素電極 b 1 1及び画素電極 r 1 2が隣接して配置され、信号線D3m+3、信号線D3m+4を挟んでそれぞれ画素電極 g 1 2、 b 1 2及び画素電極 r 1 3、 g 1 3が配置されている。また、画素電極 r 1 1、 g 1 1 の後段には走査線Gn+1と走査線Gn+2との間にそれぞれ画素電極 r 2 1、 g 2 1が配置され、同様に順次画素電極 b 2 1、 r 2 2、 g 2 2、 b 2 2等が配置されている。

### [0041]

また、各画素電極はそれぞれ所定の回路素子を介して信号線及び走査線に接続している。画素電極 r 1 1 を例に説明すると、画素電極 r 1 1 は第 1 の薄膜トランジスタM 1 の一方のソース/ドレイン電極と接続され、薄膜トランジスタM 1 の他方のソース/ドレイン電極は信号線D 3 m + 1 と接続され、ゲート電極は第2のトランジスタM 2 の一方のソース/ドレイン電極と接続している。また、第2 の薄膜トランジスタM 2 の他方のソース/ドレイン電極は走査線G n + 2 と接続し、ゲート電極は、走査線G n + 1 と接続している。さらに、画素電極 r 1 1 は、蓄積容量C s を介して走査線G n と接続している。

### [0042]

画素電極g11は、第3の薄膜トランジスタM3の一方のソース/ドレイン電

極と接続している。第3の薄膜トランジスタM3の他方のソース/ドレイン電極は、信号線D3m+1と接続し、ゲート電極は走査線Gn+1と接続している。また、画素電極g11は蓄積容量Csを介して走査線Gnと接続されている。

### [0043]

中世 蒙智拉克克

他の電極も、走査線Gnと走査線Gn+1との間に配設された画素電極については、信号線 $D3m+2\sim D3m+4$ の左側にそれぞれ配設される画素電極b11、g12、r13は周囲の走査線及び信号線に対して画素電極r11と等価の配線構造を有する。また、信号線 $D3m+2\sim D3m+4$ の右側にそれぞれ配設された画素電極r12、b12、g13は周囲の走査線及び信号線に対して画素電極g11と等価の配線構造を有する。

# [0044]

また、信号線D3m+1~D3m+4の右側に配設された画素電極g21、r22、b22、g23は、画素電極r11と同様に、それぞれの画素電極に対応して配設された第1の薄膜トランジスタ及び第2の薄膜トランジスタを介してそれぞれ所定の信号線及び走査線に接続される。また、それぞれ信号線D3m+1~D3m+4の左側に配設された画素電極r21、b21、g22、r23は画素電極g11と同様にそれぞれの画素電極に対応して配設された第3の薄膜トランジスタを介してそれぞれ所定の信号線及び走査線に接続される。以下、図4に示すように各画素電極は周囲の走査線及び信号線に対して配線されている。

### [0045]

次に、静電遮蔽層11、12の作用を説明する。以下においては、まず多重化 画素構造を用いた液晶表示装置において画素電極に電位を供給する基本的なメカ ニズムについて説明する。そして、同一中間色の中間調表示の表示を例として各 信号線における電位変動について説明した上で、静電遮蔽層11、12が果たす 機能についての説明を行う。

#### [0.0.4.6]

まず、画素電極に電位を供給するメカニズムについて説明する。図5は、各信 号線及び走査線から供給される電位の変化を示すタイミングチャートである。な お、以下の説明では各画素電極に電位が供給されるメカニズムの理解を目的とす

1.3

るため、図5に示すタイミングチャートにおいては階調の変化について特に示していない。また、以下の説明では、理解を容易にするため信号線D3m+1に接続する画素電極についてのみ説明を行うが、他の信号線D3m+2~D3m+4と接続する画素電極及び図4において図示省略した画素電極についても基本的な動作は同様に行われることはもちろんである。

# [0047]

,全可遭到一定的医疗**数**型

図5に示すD3m+1 (1)及びD3m+1 (2)は、信号線D3m+1により供給されるデータ信号の電位もしくは極性が変化するタイミングを示している。また、図5において、走査線Gn~Gn+3線図は、走査線Gnの選択、非選択を示している。具体的には、この線図が立ち上がっている部分は当該走査線が選択されていて、そうでない部分は当該走査線が非選択の状態を示している。

### [0048]

走査線Gn+1と走査線Gn+2の両方が選択されてから走査線Gn+2が非選択電位になるまでの期間 t 1 には、第1 の薄膜トランジスタM 1 ~第3 の薄膜トランジスタM 3 がオンされる。この期間 t 1 において、信号線D 3 m+1 から画素電極 r 1 1 に与えるべき電位V 1 1 a が供給される。これにより画素電極 r 1 1 の電位が決定される。

#### [0049]

そして、走査線Gn+2が非選択電位になった後に、信号線D3m+1から供給される電位がV1bに変化し、かかる電位が画素電極g11に与えられることで画素電極g11の電位が決定される。図5に示すように、走査線Gn+2が非選択電位になった後の期間 t2において、走査線Gn+1を選択電位に維持することで、薄膜トランジスタM1がオフされ、かつ薄膜トランジスタM3がオンされた状態となる。そのため、画素電極g11に対する電位の供給は停止する一方、画素電極g11に対しては引き続き信号線D3m+1から電位が供給され、画素電極g11の電位が決定される。

# [0050]

そして、走査線Gn+1が非選択電位になった後の期間 t 3 に、信号線D 3 m +1 から供給される電位がV1 c に変化し、走査線Gn+2が再び選択電位にな

在人物的是 鐵路 物体工作

ると共に、走査線Gn+3が選択電位になる。これにより、画素電極r21、画素電極g21に対して信号線D3m+1から電位V1cが供給され、画素電極g21の電位が決定される。以下、順次選択電位となる走査線の切り替え及びこれに対応して信号線D3m+1の電位を切り替えることによって、信号線D3m+1を挟んで隣接する画素電極r21以下の電位が決定されていく。以上説明したように、所定の信号線及び走査線によって適切な電位を供給することで、信号線D3m+1に接続する各画素電極は、画素電極r11、g11、g21、r21の順に所定の電位が供給されることとなる。このことは、他の信号線に接続する画素電極についても同様であって、信号線D3m+2に接続する画素電極については、画素電極b11、r12、r22、b21の順に電位が供給される。また、信号線D3m+3に接続する画素電極は、画素電極g12、b12、b22、g22の順で、信号線D3m+4に接続する画素電極は、画素電極r13、g13、g23、r23の順に電位を供給される。

# [0051]

次に、表示領域Sで同一中間色の中間調を表示した場合の各信号線における電位変動について説明する。本実施の形態1にかかる液晶表示装置のように、多重化画素構造を有する場合には各画素において同一中間色の中間調を表示する場合であっても供給する電位のタイミングチャートは信号線ごとに異なる。以下においては表示領域S全体に渡って中間調の黄色を表示する場合を例として、信号線ごとにタイミングチャートが異なる形状となることを説明する。

# [0052]

各画素に中間調の黄色を表示するためには、画素を構成する要素のうち、R及びGを中間階調で表示し、Bを非表示状態にする必要がある。そのため、例えばノーマリーホワイトモードの場合、各画素を構成する画素電極に対して、Bを非表示にするために画素電極 b 1 1~ b 2 2 に対して透過率が 0 となる定格電位を供給し、R、Gを中間階調で表示するために画素電極 r 1 1~ r 2 3 および画素電極 g 1 1~ g 2 3 に対して、例えば、定格電位の半分程度の電位を供給する必要がある。

### [0053]

为人的**自体发展的特殊的企业的**概则与数据组织

海绵的隐藏的 實際 海蛇性瘤病 计

通学 网络

図6は、表示領域全体で中間調の黄色を表示する際における信号線D3m+1~D3m+4の電位変動を示すタイミングチャートである。画素電極 r 1 1、 r 2 1 及び画素電極 g 1 1、 g 2 1 に電位を供給する信号線D3m+1は、画素電極が切り替わる際に電位の絶対値を変化させる必要がないため、極性の変化を除いて一様なタイミングチャートとなる。一方で、信号線D3m+2は、画素電極 b 1 1、 b 2 1 に対しては定格電位を供給し、画素電極 r 1 2、 r 2 2 に対して定格電位の半分の電位を供給する必要がある。そのため、信号線D3m+2は、電位を供給する対象が画素電極 b 1 1 から画素電極 r 1 2 へ、画素電極 r 2 2 から画素電極 b 2 1 へと切り替わるたびに供給する電位を変化させる必要があり、極性の変化も含めると、図6で示すように信号線D3m+1とは異なるタイミングチャートとなる。

### [0054]

「さらに、信号線D3m+3のタイミングチャートも信号線D3m+1と異なる 波形となる。具体的には、信号線D3m+3は、画素電極g12、g22及び画 素電極b12、b22に対して電位を供給する必要がある。画素電極g12、g 22に対しては定格電位の半分の電位を供給し、画素電極 b 12、 b 22に対し ては定格電位を供給する。このため、電位を供給する対象が画素電極g12から 画素電極b12へ、画素電極b22から画素電極g22へと切り替わるたびに供 給電位を変化させる必要があり、極性の変化も含めると、図6に示すタイミング チャートとなる。なお、信号線D3m+4は、画素電極r13~r23及び画素 電極g13~g23に対して定格電位の半分の電位を供給する。そのため、信号 線D3m+1と同様に極性の変化を除くと一様なタイミングチャートとなる。以 上のように、信号線から供給される電位に着目すると、表示領域S全体で同一色 を表示するにも関わらず、信号線D3m+1のタイミングチャートと信号線D3 m+2、D3m+3のタイミングチャートとは異なるものとなる。一方、図4に 示すように、信号線D3m+1と信号線D3m+4は接続した画素電極に供給す る電位は一定となるため、これらのタイミングチャートは、極性は逆となるが、 同等のものとなる。すなわち、信号線によって供給される電位のタイミングチャ ートは、3本の信号線を1周期として変化することが分かる。

2 1. 数型等的 在设度的对比较级的重新转换数据的特别性的

ने करपूर्वेश ल

### [0055]

図2及び図3に示す実際の配線構造からも明らかなように、開口率を高める観 点から画素電極と信号線とはきわめて近接して配設されている。そのため、仮に 画素電極と信号線との間に誘電体のみが存在する場合、画素電極の電位が信号線 の電位変動の影響を受けることとなる。例えば、画素電極 r 1 1 と画素電極 r 1 2とでは、それぞれ接続する信号線D3m+1と信号線D3m+2のタイミング チャートが異なることにより、信号線から受ける影響が異なる。そのため、画素 電板 r 1 1 と 画素電板 r 1 2 とは、本来同一階調の電位を供給されているにもか かわらず実効的な電位が微妙に異なることとなり、同様の理由から画素電極g1 1と画素電極 g 1 2 の実効的な電位も微妙に異なる。従って、それぞれの画素電 極が属する画素から表示される色も微妙な相違が生ずることとなる。一方、信号 線D3m+1と信号線D3m+4の電位のタイミングチャートは同様のものとな るため、画素電極r11と画素電極r13、画素電極g11と画素電極g13等 とはそれぞれ信号線から同等の影響を受け、それぞれの画素電極が属する画素か ら表示される色は同様なものとなる。従って、信号線の電位変動の影響が避けら れない場合には、画素単位で考えると2個の画素で1周期、画素電極単位で考え ると6個の画素電極で1周期の縞模様が生じることとなる。本願発明者等は、従 来の液晶表示装置で実際に観察される縞模様の周期と、上記した画素電極の周期 とが一致することを見出し、上記した原因によって縞模様が発生することを確認 している。

#### [0056]

このため、本実施の形態1にかかる液晶表示装置では、静電遮蔽層11、12 を設けることで画素電極に対する信号線の影響を排除し、縞模様の発生を抑制し ている。画素電極に対する信号線の電位変動の影響によって縞模様が発生するの であるから、縞模様の発生を抑えるためには信号線と画素電極との間の電気的な 相関関係を解消する必要があるためである。かかる理由に基づき、本実施の形態 1では、画素電極から生じる電界を遮蔽する静電遮蔽層を画素電極の近傍に設け ている。

[0057]

以下、図7を用いて静電遮蔽層11、12の機能について説明する。図7にも示すように、本実施の形態1にかかる液晶表示装置では、画素電極3、4の下層であって、層方向に一部領域が重なり合うように静電遮蔽層11、12が配設されており、図2に示すように静電遮蔽層11、12は走査線13に接続された構造を有する。

### [0058]

294世 翅製製品日本

静電遮蔽層11、12が配設されることで、図7の破線に示すような電界は遮断され、画素電極3、4に到達することを防ぐことができる。このため、従来の液晶表示装置と比較して、画素電極3、4における信号線9から生じる電界の影響を低減することが可能となる。また、静電遮蔽層11、12は走査線13に接続して配設されるために所定の電位を有し、かつ信号線9よりも画素電極3、4に対して近接して配設される。そのため、画素電極3、4が配設された領域において静電遮蔽層11、12から生じる電界が信号線9から生じる電界よりも相対的に大きくなる。このため、信号線9を静電遮蔽層によって画素電極3、4から空間的に完全に隔離しなくとも画素電極3、4に対する信号線9の影響を排除することが可能となる。

### [0059]

また、本実施の形態1において、表示領域S内に配設される各画素電極近傍に それぞれ配設された静電遮蔽層は所定の走査線に接続する構造を有する。各走査 線は薄膜トランジスタのオン・オフの制御等を行う以外の期間ではほぼ一定の電 位を維持するため、各画素電極近傍に配設された静電遮蔽層はほぼ等しい電位と なり、各画素電極に与える影響もほぼ一定となる。このため、各画素によって表 示される色についても差異が生じることはなく、縞模様の発生を抑制し、高品位 の画像を表示することが可能となる。本願発明者等は実際に図1~図4に示す構 造のTFTアレイ基板を用いた液晶表示装置を作製し、縞模様の発生の有無につ いて精査したが、従来観察されたような縞模様を発見することはできず、実用上 問題とならないレベルの画面品位を得ている。

#### [0060]

また、本実施の形態1にかかる液晶表示装置において、静電遮蔽層11、12

一瞬日二日四十年的國際學園會在日光明後至十十年

は、走査線13や、第1の薄膜トランジスタ6のゲート電極と同一工程において 形成される。このため、新たに静電遮蔽層11、12を設けることによる製造工 程数の増加を避けることが可能であり、製造コストの上昇を避けることができる 。従って、本実施の形態1にかかる液晶表示装置は、製造コストの上昇を避けつ つ画像品位の劣化を抑制することができるという利点も有する。

### [0061]

医骨髓囊 计线带点

# (変形例1)

次に、実施の形態1にかかる液晶表示装置の変形例1について説明する。図8は、変形例1にかかる液晶表示装置のTFTアレイ基板上の実際の配線構造を示す平面図である。変形例1にかかる液晶表示装置は、実施の形態1にかかる液晶表示装置と同様に静電遮蔽層11、12を配設する他、画素電極3、4の端部下層であって、静電遮蔽層11、12と対向する領域に配設され、走査線13と接続した容量線15、14を備えた構造を有する。図9(a)は、図8のB-B線断面図であり、図9(b)は、図8のC-C線断面図である。図9(a)に示すように、容量線14は画素電極3の端部下層に配設され、層方向から見て一部領域が画素電極3と重なり合う構造を有する。また、図9(b)に示すように、容量線15も画素電極4の端部下層に配設され、一部領域が画素電極4と重なり合う。

### [0062]

既に説明したように、静電遮蔽層11、12と画素電極3、4とはそれぞれ層 方向に一部領域が重なり合うよう配設され、かつ静電遮蔽層11、12は走査線 13と接続した構造を有する。そのため、図2に示す蓄積容量8と同様に、静電 遮蔽層11と画素電極3の間及び静電遮蔽層12と画素電極4との間には蓄積容 量が新たに形成される。

#### [0063]

静電遮蔽層11、12、画素電極3、4等の配線構造は、ガラス等の透明基板上に所定の金属層等の成膜及びマスクパターンによるエッチングを繰り返すことで形成される。ここで、マスクパターンの位置あわせに誤差が生じた場合、例えば、静電遮蔽層11、12と重なりあう領域の面積が画素電極3と画素電極4と

一一一時一時中十二日十二日以前一日日本日日

で異なり、新たに形成される蓄積容量も異なることとなる。新たに形成される蓄積容量が画素電極3と画素電極4とで異なる場合には、蓄積容量が画素電極3、 4に与える影響も相違することとなるため、信号線9の電位変動による影響を排除したにもかかわらず画面品位が劣化することとなる。

[006.4]

このため、変形例にかかる液晶表示装置では、静電遮蔽層11、12に対応し て走査線13を介してそれぞれ接続された容量線14、15を新たに設けている 。このため、マスクパターンの位置あわせに誤差が生じた場合でも、蓄積容量を ほぼ一定に保つことが可能である。具体的な態様について図10(a)、(b) に模式図を示す。図10(a)は、設計通り正確にマスクパターンの位置あわせ が行われた場合の構造を示し、図10(b)は、静電遮蔽層11、12及び容量 線14、15が相対的に右方向にずれて形成された状態を示す。図10(b)に おいて、例えば画素電極3に着目すると、画素電極3と静電遮蔽層11とが重な り合う領域は図10(a)に比べて面積が小さくなる。しかし、画素電極3と容 量線14とが重なり合う領域は図10(a)に比べて面積が大きくなり、静電遮っ 蔽層11が重ね合わされる領域の面積の減少分を補償していることが分かる。従 って、マスクパターンの位置あわせに多少の誤差が生じた場合でも、画素電極3 において、静電遮蔽層11及び容量線14と重なり合う領域の面積はほぼ一定に 保持され、蓄積容量の値もほぼ一定に保持されることが示される。このことは、 画素電極4に関しても同様であって、画素電極4と静電遮蔽層12及び容量線1 4とが重なり合う領域の面積はほぼ一定に保持される。

[00,65]

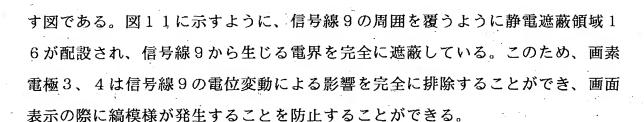
### (変形例2)

次に、実施の形態1にかかる液晶表示装置の変形例2について説明する。実施の形態1にかかる液晶表示装置では、画素電極3、4に対応してそれぞれ静電遮蔽層11、12を設ける構造としたが、本変形例2では、信号線9の周囲に一体的に静電遮蔽層を形成する構造としている。

[0066]

図11は、変形例2におけるTFTアレイ基板の信号線9近辺の断面構造を示

27 (1 ) 预订 (1) **(議**院教授)(4)



### [0067]

なお、かかる構造を採用して画面品位の劣化を抑制しても良いが、既に説明したように実施の形態1にかかる静電遮蔽層11、12によっても実際には縞模様を観察不能な程度に抑制することが可能であり、実施の形態1にかかる液晶表示装置の構造を否定するものでないことはもちろんである。

### [0068]

### (実施の形態2)

次に、実施の形態2にかかる液晶表示装置について説明する。図12は、実施の形態2にかかる液晶表示装置を構成するTFTアレイ基板の構造の一部を示す平面図である。なお、図12において図2と同等の要素に対しては共通の符号を付しており、以下で特に言及しない限り実施の形態1と同様の構造及び機能を有するものとする。また、以下の説明において、実施の形態2にかかる液晶表示装置を構成するTFTアレイ基板全体の配線構造は、図1及び図4に示す構造と同様のものとする。ただし、実施の形態1と同様に、本発明の適用対象が図1及び図4に示す構造を備えた液晶表示装置に限定されるものではない。

### [0069]

図12に示すように、本実施の形態2にかかる液晶表示装置は、静電遮蔽層2 1、22が走査線13と接続せず、別途設けた電位供給線23と接続する構造を 有する。従って、静電遮蔽層21、22は電位供給線23によって供給される電 位を有する。

### [0070]

本実施の形態2にかかる液晶表示装置は、実施の形態1にかかる液晶表示装置と同様に静電遮蔽層21、22を設けることによって、画像表示の際に縦方向の 編模様が表示されることによる画面品位の劣化を抑制することができる以外に、 以下の利点を有する。図12からも明らかなように、静電遮蔽層21、22はそ れぞれ画素電極3、4の端部近傍に配設されているため、静電遮蔽層21と画素電極3の間及び静電遮蔽層22と画素電極4との間には蓄積容量が発生する。そのため、画素電極3、4は信号線9からの影響を受けない替わりに静電遮蔽層21、22の影響を受けることとなる。ここで、静電遮蔽層21、22の電位が画素電極3、4の変動範囲と大幅に異なる場合には、画素電極3、4の端部近傍における静電遮蔽層21、22による影響が無視できず、残像等が生じることで画面の品位が劣化することとなる。

### [007.1]

本実施の形態2にかかる液晶表示装置は、静電遮蔽層21、22を電位供給線23に接続し、電位供給線23の電位を調整することにより、静電遮蔽層21、22の電位を画素電極3、4の電位の中心値とほぼ同等の値としている。具体的には、本実施の形態2にかかる液晶表示装置では、静電遮蔽層21、22の電位を画素電極3、4の電位の変動範囲以内に抑制することで画素電極3、4の電位に与える影響を排除することとしている。この他にも、例えば、TFTアレイ基板に対して所定距離離隔して対向配置された対向基板表面上に配設される共通電極の電位とほぼ等しい値としても良いし、これら以外の値にすることも可能である。以上説明したように、静電遮蔽層21、22を電位供給線23に接続することによって、静電遮蔽層21、22が画素電極に与える影響を抑制することが可能となる。

### [0072]

#### (変形例)

次に、実施の形態2にかかる液晶表示装置の変形例について説明する。図13 は、変形例にかかる液晶表示装置を構成するTFTアレイ基板の構造の一部を示 す。本変形例は、実施の形態1にかかる変形例1と同様に、画素電極3、4にお いて、静電遮蔽層21、22が配設される領域と対向する端部領域に容量線24 、25を配設した構造を有する。ここで、容量線24、25は電位供給線23と 接続されており、電位供給線23を介して静電遮蔽層21、22と接続されてい る。かかる構造を有するため、実施の形態1における変形例1と同様に、製造時 におけるマスクパターンの位置あわせに誤差が生じた場合であっても画素電極ご

 $\frac{1}{2} = \frac{1}{2} \left( \frac{3}{2} + \frac{3}{2} + \frac{3}{2} + \frac{3}{2} + \frac{3}{2} \right) = 0$ 

とに蓄積容量の値が変化することはなく、表示される画面品位の劣化が生じるこ とを防ぐことが可能である。

### [0073]

以上、実施の形態1及び実施の形態2によって本発明を説明したが、本発明は これら実施の形態及びその変形例に限定されるのではなく、当業者であれば上記 実施の形態に基づいて様々な実施例、変形例に想到することが可能である。例え ば、TFTアレイ基板上に配設された画素電極及び薄膜トランジスタ等の配線構 造について、本発明の適用対象は、図4等で示すもののみならず、広く多重化画 素構造を備えた画像表示装置一般に適用することが可能である。このため、例え ば特開平5-265045号公報、特開平11-2837号公報、特開平5-3 03114号公報、特開平5-188395号公報及び特願2000-3735 9 9 等に記載された多重化画素構造の液晶表示装置等に対して静電遮蔽層を設け ることで、高品位の画像を出力する液晶表示装置等を実現することが可能である 。例えば、特願2000-373599には画素電極に対して第1の薄膜トラン ジスタと第2の薄膜トランジスタとが互いのソース/ドレイン電極を介して接続 し、かかる第1及び第2の薄膜トランジスタのゲート電極がそれぞれ所定の走査 線に接続した構造の画像表示装置が記載されている。かかる構造の場合でも、こ れまでに説明した静電遮蔽層を配設することによって縞模様の発生を抑制するこ とができる。

#### [0074]

また、静電遮蔽層の形状、配設する位置については、信号線から生じる電界が 画素電極の電位に影響を与えることを防止できるのであれば、図3、図11等に 示すものに限定されない。形状及び配設する位置については他の特性に与える影 響及び製造コスト等を考慮して当業者が自由に設計することが可能である。例え ば、図3において、静電遮蔽層11と静電遮蔽層12を一体化した構造としても 良く、かかる構造と図11に記載した静電遮蔽領域16とを組み合わせて信号線 9の周囲を全面的に覆う構造としても良い。

#### [0075]

さらに、本願発明は、信号線が電位を供給する画素電極がかかる信号線を挟ん

计,ARTHUU WAREN

で隣接する構造のみに適用されるのではなく、電位を供給する信号線と画素電極が離隔して配設された構造についても適用可能である。このような場合であっても、画素電極と、隣接する信号線との間に静電遮蔽層を配設することで信号線の電位変動の影響から画素電極を守ることができ、高品位の画像を表示することができる。さらに、同一の信号線から電位を供給する画素電極群が2つの場合のみならず、複数の場合であっても信号線ごとに本発明を適用することが可能である

### [0076]

# 【発明の効果】

以上説明したように、本発明によれば、第1及び第2の静電遮蔽手段を設けることとしたため、画素電極に近接する信号線の電位変動が画素電極に対して影響を及ぼすことを抑制もしくは防止することができ、信号線ごとに電位変動がことなる場合であっても、縞模様等の画面品位の劣化を抑制し、高品位の画像表示を行うことができるという効果を奏する。

### [0077]

また、本発明によれば、第1の静電遮蔽手段と第2の静電遮蔽手段とが等しい電位を有することとしたため、第1の静電遮蔽手段が第1の画素電極に及ぼす影響と、第2の静電遮蔽手段が第2の画素電極に及ぼす影響とが等しくなり、画面品位の劣化を抑制することができるという効果を奏する。

#### [0078]

また、本発明によれば、静電遮蔽手段の電位を画素電極の電位の中心値とほぼ 同等の値とすることで、静電遮蔽手段と画素電極との間の実効的な電位差に起因 した画像品位の劣化を防止することができるという効果を奏する。

#### 【図面の簡単な説明】

### 【図1】

実施の形態1にかかる液晶表示装置を構成するTFTアレイ基板の構造を示す 模式図である。

#### 【図2】

TFTアレイ基板上の表示領域を形成する一部の画素電極及びかかる画素電極

**产键与数据数据对象的数据**页点的企业主义



の周囲における実際の配線構造を示す平面図である。

### 【図3】

図2のA-A線の断面図である。

### 【図4】

TFTアレイ基板上の表示領域における配線構造の等価回路を示す図である。

### 【図5】

実施の形態 1 にかかる液晶表示装置の基本動作を示すタイミングチャートである。 <sup>4</sup>

#### ・【図6】

実施の形態1にかかる液晶表示装置において信号線ごとに供給する電位が異なることを示すタイミングチャートである。

### 【図7】

実施の形態1において、静電遮蔽層の動作を説明するための模式図である。

### 【図8】

実施の形態1にかかる液晶表示装置の変形例1の実際の配線構造の一部を示す 平面図である。

#### 【図9】

(a) は、図8におけるB−B線の断面図であり、(b) は、図8におけるC -C線の断面図である。

#### 【図10】

(a)は、変形例1においてマスクパターンの位置あわせが完璧に行われた状態を示し、(b)は、マスクパターンの位置あわせに誤差が生じた状態を示す模式図である。

#### 【図11】

実施の形態1にかかる液晶表示装置の変形例2における静電遮蔽領域の構造を 示す断面図である。

### 【図12】

実施の形態2にかかる液晶表示装置を構成するTFTアレイ基板の実際の配線 構造の一部について示す平面図である。

中国基础的特别的 网络阿里亚亚西西亚亚亚



### 【図13】

実施の形態2の変形例にかかる液晶表示装置を構成するTFTアレイ基板の実際の配線構造の一部を示す平面図である。

### 【図14】

従来技術にかかる多重化画素構造の液晶表示装置におけるTFTアレイ基板の 等価回路を示す図である。

### 【符号の説明】

- 1 信号線
- 2 走査線
- 3、4 画素電極
- 5~7 薄膜トランジスタ
- 8 蓄積容量
- 9 信号線
- 10 走査線
- 11、12 静電遮蔽層
- 13 走査線
- 14、15 容量線
- 16 静電遮蔽領域
- 21、22. 静電遮蔽層
- 23 電位供給線
- 24 容量線
- r·11~r23 画素電極
- b 1 1 ~ b 2 2 画素電極
- g11~g23 画素電極
- Cs 蓄積容量
- D3m+1~D3m+4 信号線
- GD 走查線駆動回路
- Gn 走査線
- M1~M3 薄膜トランジスタ

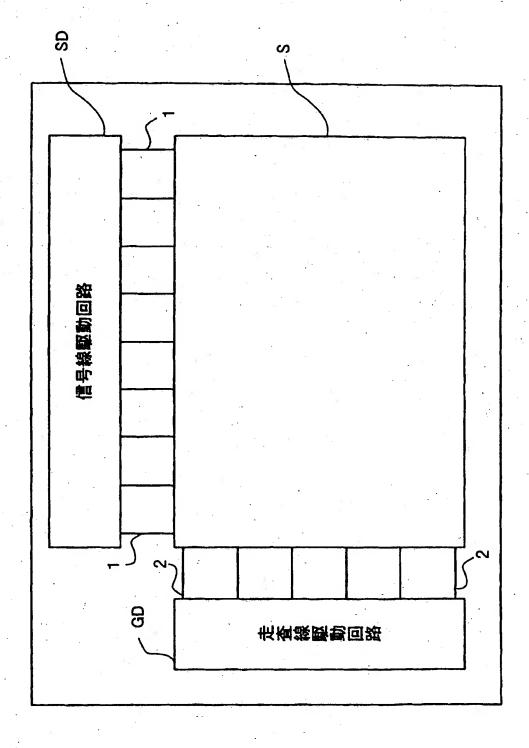
2 6

【書類名】

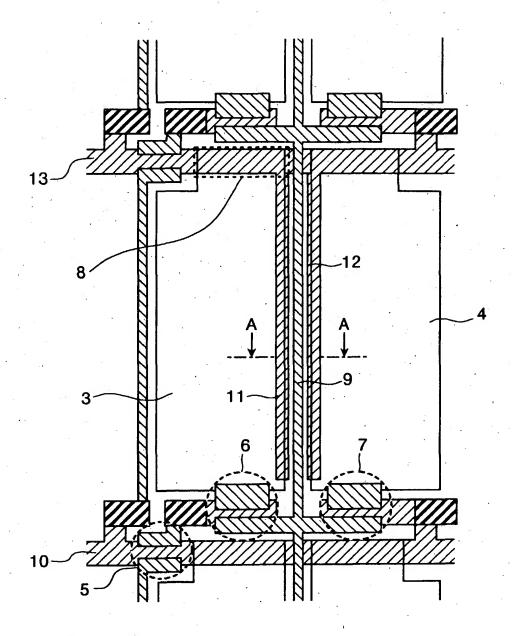
図面

【図1】

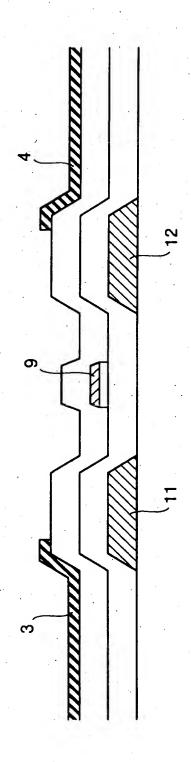
· 并可翻译的 的



【図2】

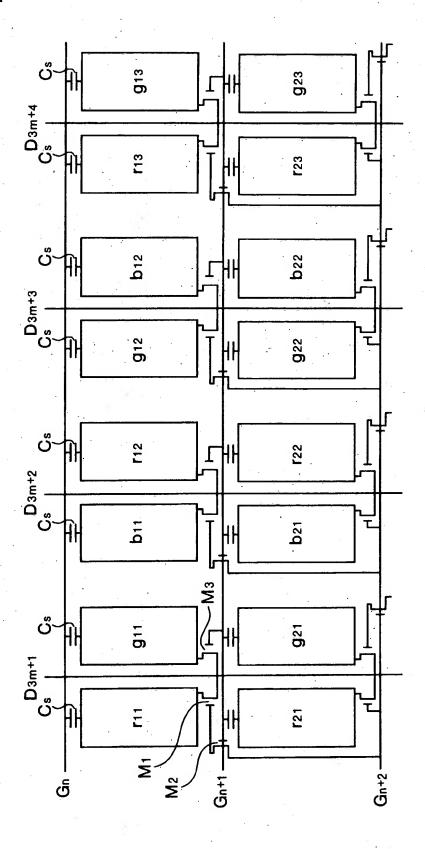


[図3]

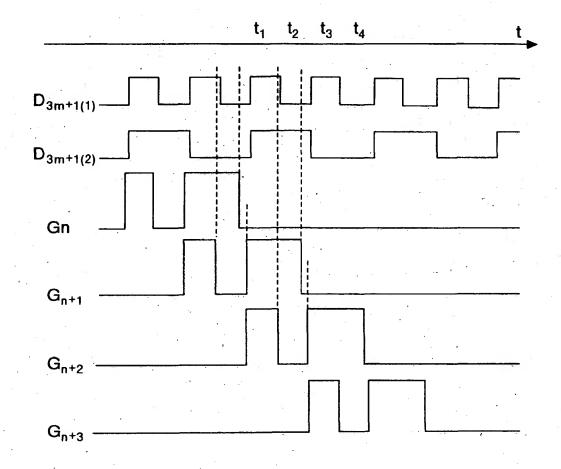


【図4】

學解學特別 的



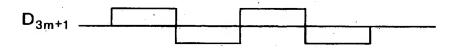
【図5】

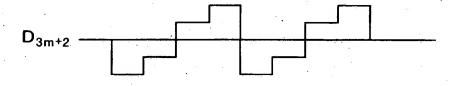


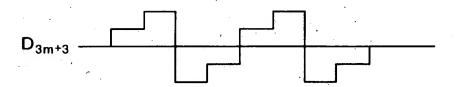
新沙内语 化基键操作机合物

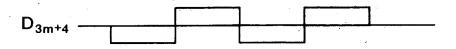
【図6】

襲擊鄉 医精髓膜炎 医乳腺炎

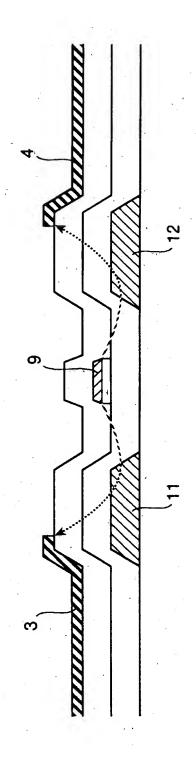




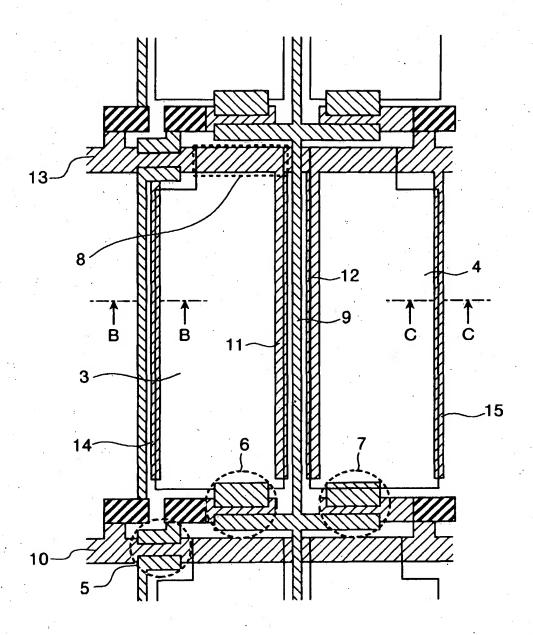




## 【図7】

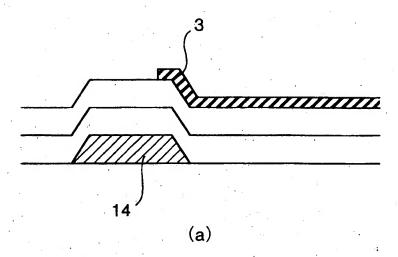


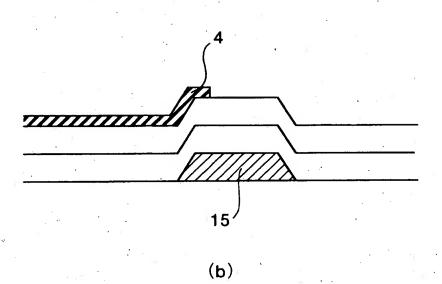
【図8】



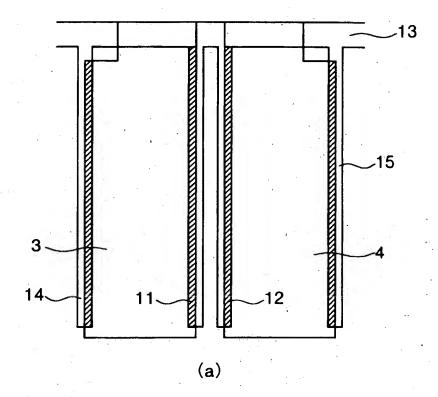
【図9】

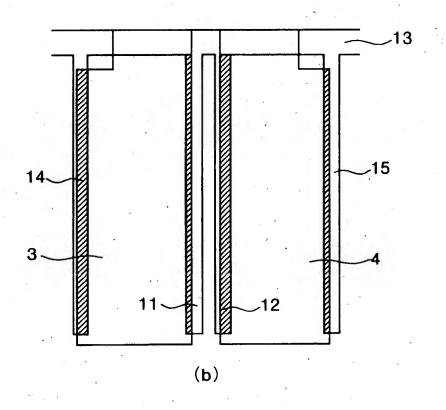
The second second



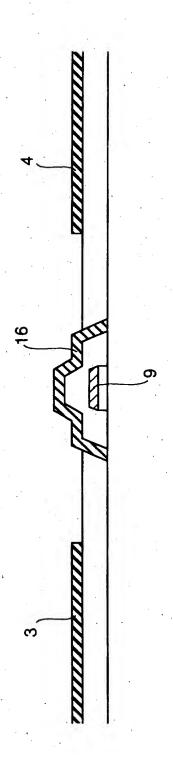


[図10]



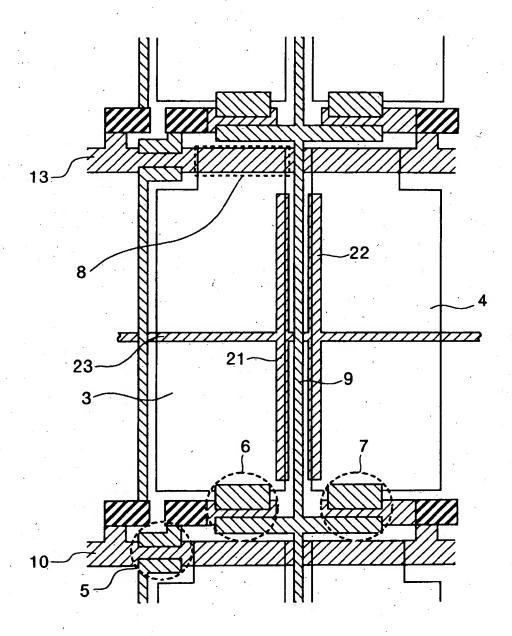


【図11】



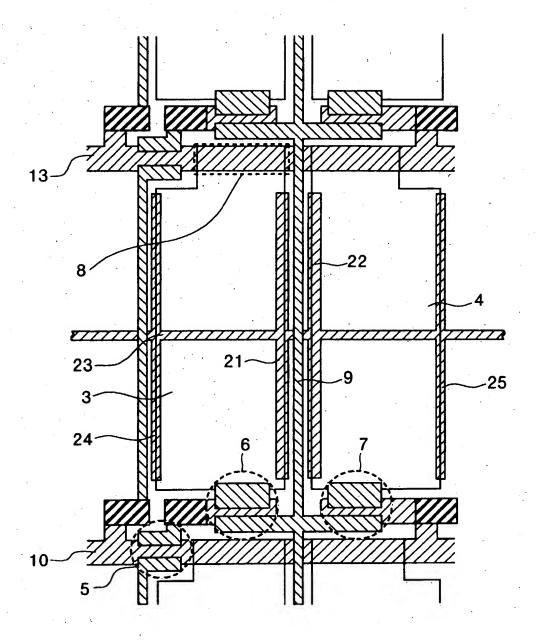
23.3016世纪18年18年18年18年18日

【図12】



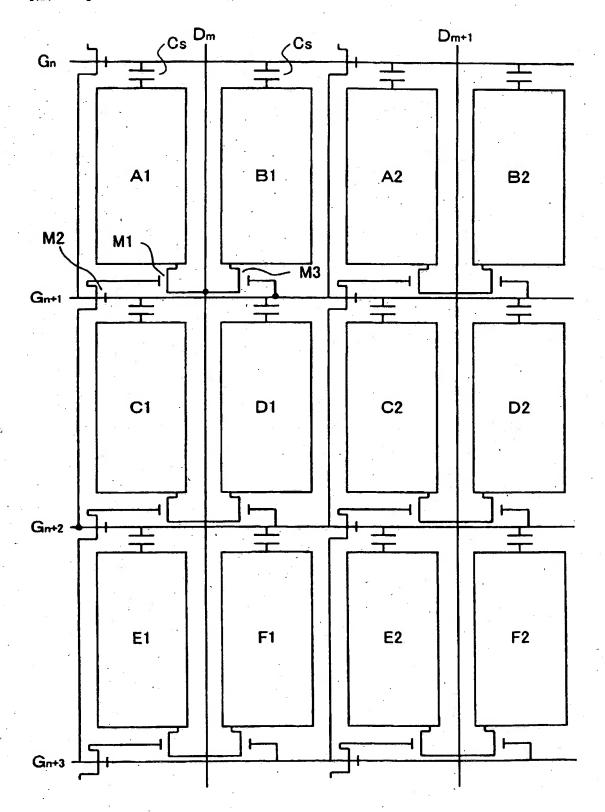
【図13】

國門實施主義 南非市特別的海绵的事物中,阿蒙的对抗的统治的中心不少,第二年中



【図14】

**对称中的内部** "好像的物"



新拉斯姓氏 医髓管 1960年 4



【書類名】

要約書

【要約】

【課題】 多重化画素構造を有する液晶表示装置において、縞模様の発生等を抑制し、高品位な画像表示が可能な液晶表示装置を実現する。

【解決手段】 走査線13と走査線10との間に画素電極3及び画素電極4が信号線9を挟んで隣接した状態で配設されている。画素電極3は、第1の薄膜トランジスタ6のソース/ドレイン電極と接続し、第1の薄膜トランジスタ6のゲート電極は第2の薄膜トランジスタ5のソース/ドレイン電極と接続する。画素電極4は、第3の薄膜トランジスタ7のソース/ドレイン電極と接続している。また、画素電極3、4と走査線13とは一部層方向に重なり合う領域を有し、例えば画素電極3と走査線13とが重なり合う領域は蓄積容量8を形成する。また、画素電極3及び信号線9双方の近傍領域には静電遮蔽層11が配設され、画素電極4及び信号線9双方の近傍領域には静電遮蔽層12が配設されている。

【選択図】 図2

## 特2002-197848

【書類名】

**《种环》种种所谓的** 

出願人名義変更届

【整理番号】

PIDA-14196

【提出日】

平成15年 4月 2日

【あて先】

特許庁長官 殿

【事件の表示】

【出願番号】

特願2002-197848

【承継人】

【識別番号】

599142729

【氏名又は名称】

奇美電子股▲ふん▼有限公司

【承継人代理人】

【識別番号】

100089118

【弁理士】

【氏名又は名称】

酒井 宏明

【手数料の表示】

【予納台帳番号】

036711

【納付金額】

4,200円

【提出物件の目録】

【包括委任状番号】 0216759

【物件名】

譲渡証書

【援用の表示】

特願2002-281527に関する出願人名義変更届

の補足書に添付の譲渡証書

【プルーフの要否】

要



## 出願人履歴情報

識別番号

人身生計 "跨鐵鐵鐵鐵是中""理論"

[301075190]

1. 変更年月日 2001年11月22日

[変更理由] 新規登録

住 所 滋賀県野洲郡野洲町市三宅800番地

氏 名 インターナショナル ディスプレイ テクノロジー株式会社

## 出願人履歴情報

識別番号

[599142729]

1. 変更年月日 1999年10月 8日

[変更理由] 新規登録

關係可能等相的實體不再一次不明初的一

住 所 台湾台南県台南科学工業園区新市郷奇業路1号

氏 名 奇美電子股▲ふん▼有限公司